

北海道大学フォトエキサイトニクス研究拠点 第4回 研究会

日 時：2022年3月28日(月) 15:00 -17:00

場 所：オンライン開催 (Zoom)

参加申込：下記問い合わせ先に参加希望のメールをお送りください

プログラム

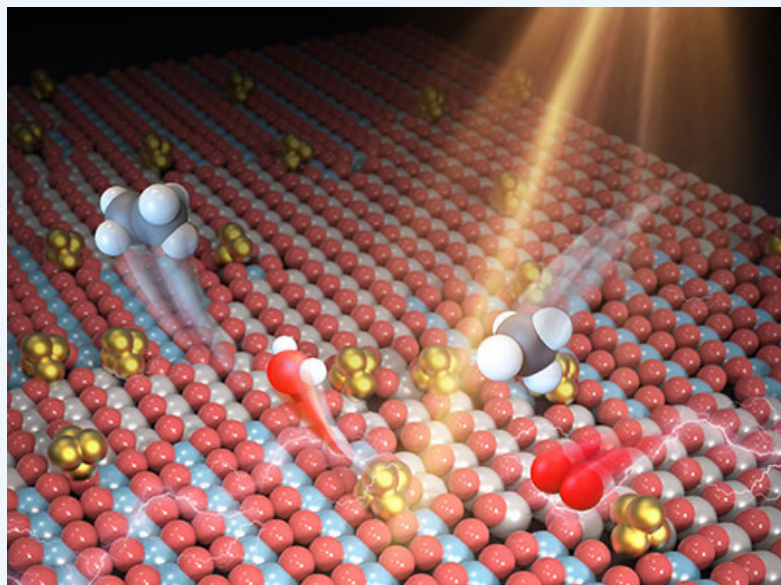
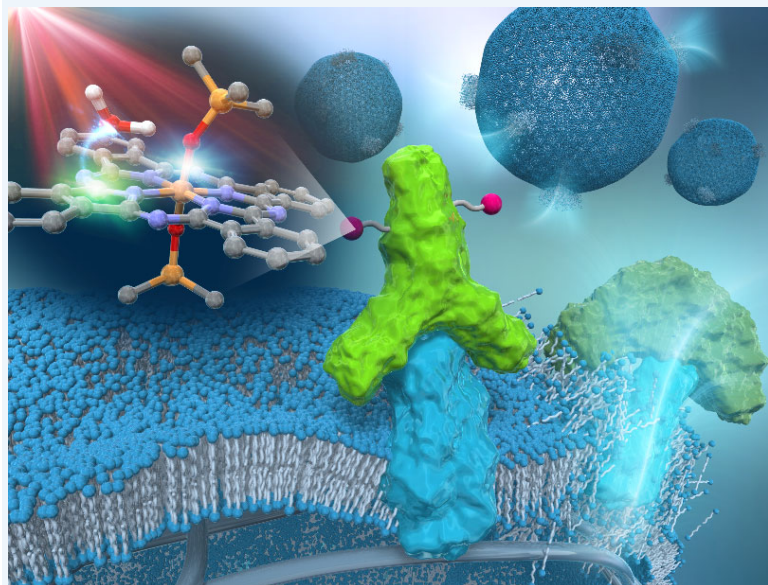
開会挨拶 増田 隆夫 (北海道大学 理事・副学長)

全体概要 武次 徹也 (理学研究院・ICReDD)
村上 正晃 (遺伝子病制御研究所)

特別講演 小川 美香子 (薬学研究院)
「励起状態からの緩和過程を利用した薬剤開発」

特別講演 葉 金花 (物質材料研究機構・総合化学院)
「カーボンニュートラルを目指した光機能材料の設計・制御」

閉会挨拶 田中 一馬 (遺伝子病制御研究所 所長)



問い合わせ先：フォトエキサイトニクス研究拠点事務局
(E-mail: photoexcitonix@sci.hokudai.ac.jp)